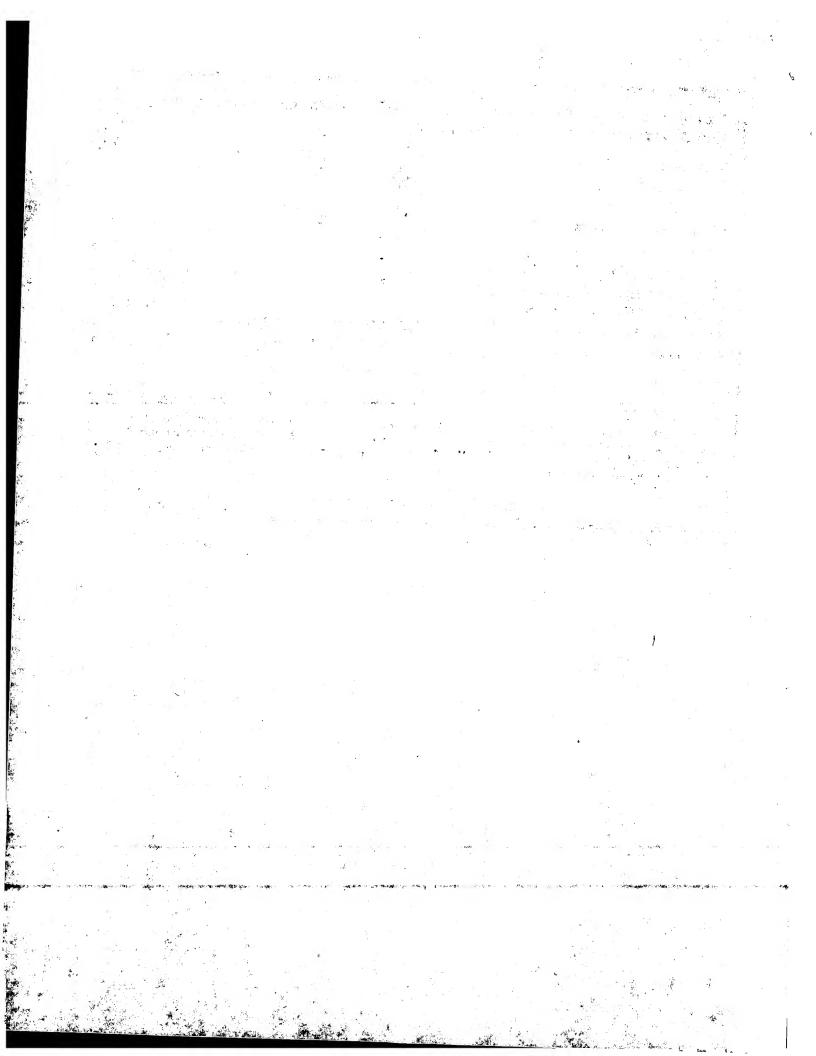
	ic quantum well device having an optical resonant cavity in ginter subband transitions							
Patent Number:	□ <u>US5818066</u>							
Publication date:	1998-10-06							
Inventor(s):	DUBOZ JEAN-YVES (FR)							
Applicant(s):	THOMSON CSF (FR)							
Requested Patent:	□ <u>EP0776076</u> , <u>B1</u>							
Application Number:	US19960746810 19961118							
Priority Number(s):	FR19950013785 19951121							
IPC Classification:	H01L29/06; H01L33/00							
EC Classification:	G02F1/21S, H01L31/0232, H01L31/0352, H01S5/183, H01S5/34A							
Equivalents:	DE69620350D, DE69620350T, ☐ <u>FR2741483</u> , ☐ <u>JP9172227</u>							
Abstract								
constitute quantum v	lantum well device comprises a stack of layers that have different gap widths and wells possessing, in the conduction band, at least two permitted energy levels, this stack ded between two reflection means. The device also comprises a diffraction grating mirrors and the stack of layers.  Data supplied from the esp@cenet database - I2							



EP 0 776 076 A1

#### (12)

## **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

REFERENCE

- (43) Date de publication: 28.05.1997 Bulletin 1997/22
- (21) Numéro de dépôt: 96402406.1
- (22) Date de dépôt: 12.11.1996

(51) Int CL<sup>6</sup>: **H01S 3/18**, H01S 3/085, H01S 3/19, G02F 1/015, H01L 31/0352

- (84) Etats contractants désignés: DE GB
- (30) Priorité: 21.11.1995 FR 9513785
- (71) Demandeur: THOMSON-CSF 75008 Paris (FR)

(11)

(72) Inventeur: Duboz, Jean-Yves 94117 Arcueil Cedex (FR)

# (54) Dispositif optoélectronique à puits quantiques

(57) L'invention concerne un dispositif optoélectronique à puits quantiques comportant un empilement de couches (PQ) de largeurs de bandes interdites différentes et constituant des puits quantiques possédant dans

la bande de conduction au moins deux niveaux d'énergie permis, cet empilement de couches étant compris entre deux moyens de réflexion (M1, M2). Il comporte également un réseau de diffraction (RZ) compris entre l'un des miroirs (M1) et l'empilement de couches (PQ).

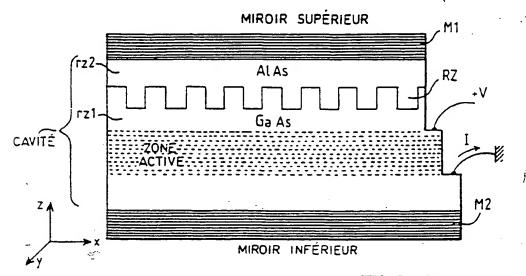


FIG.2a

EP 0 776 076 A1

cavité peut être une microcavité s mblable à cell réalisée dans les lasers VCSEL's ou non, la microcavité offrant en général des avantages en termes d'intégration et de performances. Les réseaux peuv nt être à une dim nsion (un seule polarisation est couplé ) ou à sdeux dimensions (les deux polarisations sont couplées) et peuvent être d' forme variable (lamellaire, triangulaire, blazzée ...) sans que le principe de fonctionnement ne soit changé.

Nous allons illustrer ci-dessous les améliorations de performances apportées par l'introduction de microcavité pour des dispositifs utilisant des transitions intersousbandes dans des puits GaAs/AlGaAs et fonctionnant à incidence nulle. Ces exemples ne sont pas limitatifs et ne constituent pas des optimisations absolues mais donnent une image realiste des performances accessibles dans ces structures. Pour les transitions intersousbandes, l'idée peut s'appliquer à la détection, la modulation ou l'émission.

A) Dans la détection et l'émission, il faut distinguer deux 20

A1) on s'intéresse à une gamme spectrale large (cas des imageurs thermiques usuels). Le spectre du rayonnement incident est large (par exemple 8-12 µm), la réponse spectrale du détecteur est large egalement (par exemple 8-10  $\mu m$ ) et le signal mesuré est proportionnel à la puissance absorbée totale intégrée sur tout le spectre. La microcavité a pour effet de réduire la largeur spectrale en même temps qu'elle augmente la réponse pic, en gardant l'intégrale à peu près constante.

A2) on s'intéresse à la réponse sur un spectre étroit. En particulier, on cherche à obtenir une réponse élevée à une longueur d'onde précise, par exemple 35 la raie 10.6 μm du laser CO<sub>2</sub>. La structure a alors un double avantage : elle augmente la réponse à la longueur d'onde voulue, et en même temps, elle reduit la réponse aux longueurs d'onde voisines qui induisent du bruit sur la mesure.

Deux illustrations vont être données pour la détection. Les processus d'absorption et d'émission étant similaires, les conclusions pour l'émission (fonctionnement enlaser) seront les mêmes que pour la détection 45 à une longueur d'onde donnée. En particulier, cette idée s'applique parlaitement aux lasers intersousbandes.

1) On s'intéresse aux détecteurs couplés par un réseau métallisé fonctionnant par réflexion (figure 2b). On utilise ici 40 puits dopes 5x109 cm-2 avec une courbe d'absorption des puits centrée à 10 µm et de largeur 10 meV Cette zone active va être couplée avec un reseau lamellaire (1 dimension) dont on va optimiser la géométrie pour obtenir la réponse pic maximale. La métallisation sur le réseau constitue un miroir. Cette optimisation 55 est laite dans 3 cas tels que représentés en figures 3a à 3c.

La figure 3a représente la structure de puits quan-

tiques PQ à laquelle est associé un réseau de diffraction RZ, l'ensemble étant réalisé sur un substrat.

La figure 3b représent un dispositif dans lequel l'mpilement de puits quantiques PQ st réalisé sur une couche de guidag G épaisse (3,5 μm) d'indic optique inférieur à celui des matériaux de l'empilement PQ. Par exemple, la couche G est en AIAs l'empilement PQ est en GaAs/AlGaAs et le substrat est en GaAs. Dans ces conditions, la lumière L arrivant dans le dispositif à travers le substrat traverse le substrat S, la couche G puis l'empilement PQ où elle est partiellement absorbée. La lumière non absorbée atteint le réseau RZ qui la diffracte vers l'empilement PQ qui en absorbe une partie. La lumière non absorbée est réfléchie vers le réseau par l'interface empilement PQ/couche G.

La figure 3c représente un dispositif avec miroir de Bragg M tel que le dispositif de la figure 2b.

Dans les 2 derniers cas, on a une cavité entre 2 miroirs, le métal d'une part et l'interface GaAs/AlAs d'autre part. L'épaisseur de la cavité est choisie pour que la cavité résonne à 10 µm.

La figure 4a montre l'absorption sans AlAs. Le spectre est large et l'absorption pic est faible (9.5 %).

La figure 4b montre l'absorption dans les cas des dispositifs des figures 3b, 3c. Noter les changements d'échelle en abscisses et ordonnées entre les figures 4a et 4b. Les spectres sont étroits et l'absorption pic est forte (48 % avec AIAs épais et 81 % avec le miroir de Bragg). La cavité est plus performante avec le miroir de Bragg qui a un plus fon coefficient de réflexion que la simple couche d'AlAs, le spectre est plus étroit et l'absorption plus forte.

2) On va maintenant illustrer l'effet cavité sur des détecteurs couplés par réseaux diélectriques (GaAs gravé non metallisé) utilisés en transmission. On a une couche de 40 puits quantiques dopés à 1011cm-2 et ayant une transition à 5 µm avec une largeur de 10 meV. Sur la figure 5, on compare l'absorption dans la couche dans deux cas :

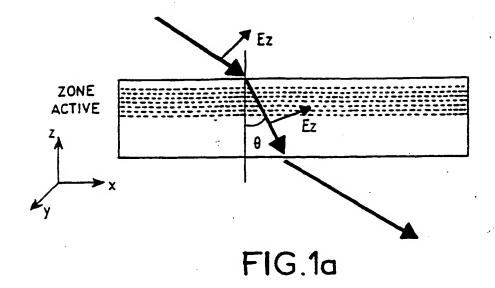
i) le reseau est grave dans GaAs et aucune autre structure n'est ajoutée. Il n'y a donc pas de miroir formant cavité. Le spectre d'absorption est large et l'absorption pic est faible (5,6 %).

ii) La structure précédente est recouverte de 3 couches CaF2/ZnSe/CaF2 constituant le miroir supérieur M2 et on dispose sous la zone active 5 périodes de AlAs/GaAs constituant le miroir inférieur M1. Cela correspond au dispositif de la figure 2a. On a donc une cavité. Le spectre d'absorption est étroit et l'absorption pic est importante (43 %) illustrant l'effet microcavité sur l'absorption du détecteur et mettant en évidence l'efficacité de l'invention.

Le dispositif de l'invention peut également fonctionner en modulateur.

Dans le cas d'un modulateur comportant un réseau métallisé comme en figure 2b. le modulateur fonctionne

40



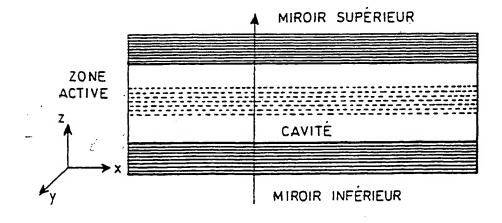
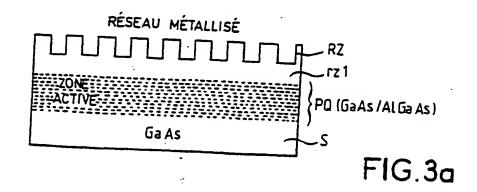
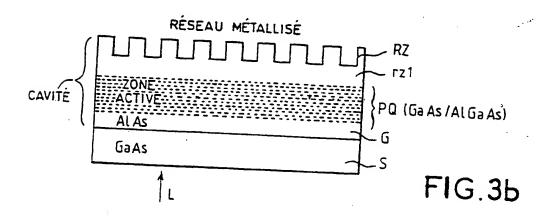


FIG.1b





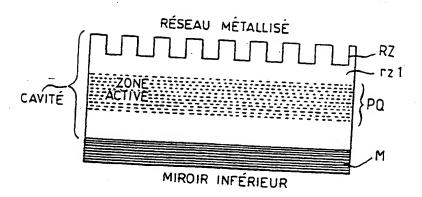


FIG.3c

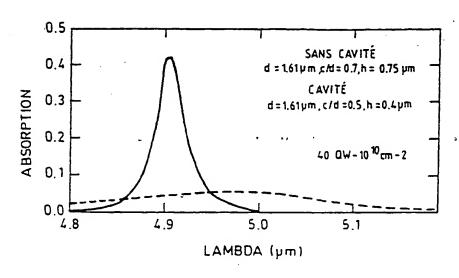


FIG.5

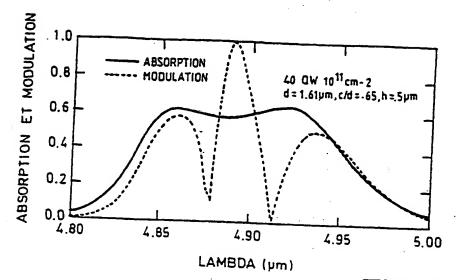


FIG.7a

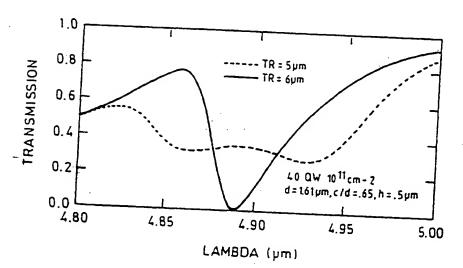


FIG.7b



# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

EP 96 40 2406

nigorie	Citation du document avec des parties pe	indication, en cas de bessin, rtinentes	Revendication concernor	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.CL6)
A	APPLIED PHYSICS LET vol. 66, no. 2, 9 pages 218-220, XP00 V.BERGER ET AL.: intersubband absort quantum wells* * page 218, colonne colonne de droite, * page 220, alinéa	Danvier 1995, 02008844 "Normal incidence otion in vertical e de gauche, ligne 1 - ligne 19 *	1,3	H0153/18 H0153/085 H0153/19 G02F1/015 H01L31/0352
A	of quantum well det * page 1027, colonr	9 Septembre 1988, 9000039349 : "Grating enhancement		
A	efficiency of AlGaA infrared detectors a doubly periodic of * page 857, colonne * page 858, colonne	Août 1991, 00233772 : "Near-unity quantu As/GaAs quantum well using a waveguide with		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.C16) HO1S G02F H01L
		-/		
le er	esent rapport a etc etabli pour to	utes les revendicacions		
	Lina do lo rechorcio	Date of achievament do to recountile		Explanation
	LA HAYE	20 Février 1997	Sta	ng, I
X : part Y : part suft A : arm O : dive	CATEGURIE DES DOCUMENTS : ticulièrement pertinent à lui seul ticulièrement pertinent en combinausor re document de la même categorie erre-plan technologique ulgarien non-ècrite unnest intercalisre	E : document de à fate de dépôt: D : cité dans la de L : cité pour d'aut	res raisons	

13



## RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNI

EP 96 40 2406

atégorie	CUMENTS CONSIDERES COMME PERTINI Citation du decument avec indication, en cas de besain,						Revendication	G (SSE)
	ats parties pertinentes						concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.CL6)
١	DE 41 35 8 1992	13 A (TOS	HIBA	KAWASAK	I KK)	7 Mai	1,2,4,5	
	1776						1	
1	* colonne 9 60; figure	s 11-13.2	6 *	COTOTILE	11,	ryne		
ĺ		•						
							1	
								•
l							<u> </u>	
ŀ								
- 1							,	
					•			
		•				. ,	,	
1							1	
							_	
								DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Inl.CI.6)
						ĺ	<u> </u>	
							1.	
							Í	
								•
j						}		
						1		· .
		•					-	
						- 1		
İ	•			•		•		
					•	- 1		
						j		
	s.							
							İ	
# prioce	nt rapport a été éta	ibli pour toutes	les revo	edications				
L	de la recherche		Des	farment to b	Melanda		- Exp	
	HAYE			20 Févri	er 19	97	Stang,	
	EGORIE DES DOC		<b></b>	1:	theone on	ARDCINA .	In Anna da Pia	
: particulérement pertinent à lui seul : particulérement pertinent en combinaison avec un			٤.	date de dé	not on year	łiė á la		
: arriero-plan technologique		ec 🖦	U.	D : cité dans la dersande L : cité pour d'autres raisons				
BIASHEST.	ton mon-ectors						famille, document	